



## セミナー講演会プログラム

日時：令和元年 12 月 28 日（土）13:00 – 16:30

場所：工学部 9 号館（西棟）4 階 417 室

13:00–14:00

講師：野田祐輔 特任助教（名古屋大学工学研究科）

題目：インフォマティクスを活用したシリコン粒界中の炭素偏析挙動解析

14:00–15:00

講師：龍崎 奏 助教（九州大学先導物質化学研究所）

題目：ナノ空間を利用したデバイス設計

15:00–16:00

講師：根岸雄一 教授（東京理科大学総合化学研究科）

題目：合金及び白金クラスターの精密合成と応用

16:00–16:30

研究室テーマ紹介と実験室見学（中谷真人 准教授）

17:00–19:00

意見交換会

問合せ：尾上 順

(E-mail: [j-onoe@energy.nagoya-u.ac.jp](mailto:j-onoe@energy.nagoya-u.ac.jp))